

## บรรณานุกรม

1. Mellor J.W. Mellor's Comprehensive treatise on Inorganic and theoretical Chemistry Vol.4 Longman, Green and Co. LTD, (1963) .
2. สวัสดิ์ ปานเนา, ความสมบูรณ์ของผลึกสังกะสีซัลไฟด์หลังจากเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ, การค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนให้ลึก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524).
3. Rood, J.L., J. opt. Soc. Amer, 41(1951) 201 .
4. Polster, H.D., J. opt. Soc. Amer, 42(1952), 21 .
5. L. Holland. Vacuum Deposition of thin film, Chapman and Hall LTD., London, (1970).
6. Pollster, H.D. and Woodruff, R.W., J. opt. Soc. Amer, 43(1953).
7. Hall, J.F. and Ferguson, J. opt. Soc. Amer, 41(1951), 416 .
8. Boyston, R.W., U.S. Pat 766, 431 (Aug 1947).
9. Lawrie R.S. and Ferguson H.J.C. Inorganic and Physical Chemistry and Integrated approach, Pergamon Press, (1969).
10. Mckie, Duncan Crystalline Solid, A Wheriton Co., Exeter, (1974).
11. กฤษณพงศ์ กีรติกร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำและรอยต่อพีเอ็น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี, (2527).
12. Leon I. Maissel and Reinhard Glang. Hand Book of Thin Film Technology, McGraw Hill Book Company, (1970).

13. Mott N.F. and R.W. Gerney Electronic Processes in Ionic Crystal, Oxford Unireersity press, N.J. (1984).
14. Rose, A., Phys. Rev. 97, 1538 (1955).
15. Lampert, M.A., Phys. Rev, 103, 1648 (1956).
16. Lampert, M.A., A. Rose and R.W. Smith, J. Appl. Chem. Solids 8, 484 (1959).
17. Solymer, L. and D. Walsh, Lectures on Electrical Properties of Materials, Clarendon Press, Oxford, (1970) p. 243.
18. Kasturi L. Chopra Thin Film Phenomena, McGraw-Hill Inc., (1969).
19. F. Langford-Smith Radiotron Designer's Handbook, Amalgamated Wireless Valve Company P.T.Y. LTD., Sydney, Australia (1953).
20. อารักษ์ เกษม และโอชาณ นิชโนะ, เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า, บริษัทสำนักพิมพ์ดวงกมลจำกัด, กรุงเทพฯ, (2527).
21. Robert C. Weast Hand Book of Chemistry and Physics, The Chemical Rubber Co., (1972).

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved